PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11123805 A

(43) Date of publication of application: 11 . 05 . 99

(51) Int. CI

B41C 1/10 B41F 7/02 B41M 1/06 // G03F 7/004

(21) Application number: 09292617

(22) Date of filing: 24 . 10 . 97

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor:

OGUCHI HIDEYUKI NAKAYAMA TAKAO KAMIYAMA KOJI

(54) OFFSET PRINTING MACHINE

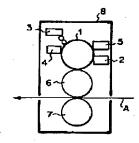
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an offset printing machine which does not require an alkaline developer, then produces a high quality printed image whose image area and non-image area are sharply identifiable, and can use a master plate for printing repeatedly.

SOLUTION: A plate cylinder 1 with a thin coat composed mainly of titanium oxide, zinc oxide or the like formed on the surface is entirely exposed to an active light by an active light emission part 2 to turn the surface hydrophilic. After that, an image is drawn in the heat mode by a heat-sensitive recording part 5. Consequently, a non-image area which is hydrophilic, to which the active light is emitted and an image area which is lipophilic and shows a drawn image, are formed on the plate cylinder 1. In addition, an ink and a moistening water are supplied from an ink/moistening water supply part 3 and are borne by the plate cylinder 1 to perform a printing operation. After its completion, a residual ink in the plate cylinder 1 is cleaned off by an ink cleaning part 4 and the whole surface of the plate cylinder 1 is exposed to the active light and is restored to a state before the drawing of an image in the heat mode. Thus it is possible to perform the

printing operation through repeatedly using the plate cylinder 1.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-123805

(43)公開日 平成11年(1999)5月11日

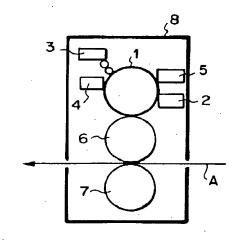
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ				
B41C	1/10	•	B41C	1/10			
B41F	7/02		B41F	7/02	F		
B41M	1/06	·	B41M	1/06			•
# G03F	7/004	5 2 1	G 0 3 F 7/004 5 2 1				
			審査請求	未請求	請求項の数6	OL	(全 11 頁)
(21)出願番号		特顧平9-292617	(71) 出願人		:01 ミフイルム株式:	슈ᆉ	
(22)出顧日		平成9年(1997)10月24日			具南足柄市中沼2		
			(72)発明者				
			1	神奈川リ	₹足柄上郡開成 [□]	叮宫台7	98番地 富
					フイルム株式会		
		-	(72)発明者	中山	全雄		
		•		静岡県村	秦原郡吉田町川原	元4000 種	幹地 富士写
		•		真フイル	レム株式会社内		
			(72)発明者	神山 发	第二		
				神奈川県	艮足柄上郡開成	叮宫台7	98番地 宮
				士写真に	フイルム株式会社	吐内	
			(74)代理人	弁理士	柳田 征史	(5) 1 4	3)

(54) 【発明の名称】 オフセット印刷装置

(57)【要約】

【課題】 オフセット印刷装置において、アルカリ現像 液を必要とせず、画像領域と非画像領域との識別性が高く、優れた画質の印刷画面を得るとともに、印刷用原版を反復使用できるようにする。

【解決手段】 表面に酸化チタン、酸化亜鉛などを主成分とする薄層を有する版胴1に対して活性光照射部2により活性光を全面露光し、表面を親水性に変化させる。その後感熱記録部5によりヒートモードによる描画を行い、これにより版胴1には活性光が照射された親水性の非画像領域と描画がなされた親油性の画像領域とが形成される。インキ・湿し水供給部3からインキおよび湿し水が供給され、版胴1にこれらを保持させて印刷を行う。印刷終了後、インキ洗浄部4により版胴1に残存するインキを洗浄し、活性光を全面露光してヒートモードによる描画前の状態に戻す。これにより版胴1を反復利用して印刷を行うことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光触媒反応により親油性から親水性に変 化する材料を主成分とする薄膜を表面に有する印刷用原

前記印刷用原版に、活性光による全面露光を行う露光手 段と、

該露光手段により全面露光された前記印刷用原版にヒー トモートの描画を行う描画手段と、

前記ヒートモードの描画がなされた前記印刷用原版にイ ンキを供給して該印刷用原版に画像領域を形成するイン 10 キ供給手段と

印刷終了後、前記印刷用原版に残存するインキを除去す るインキ除去手段とを有する製版部、および前記印刷用 原版に形成された画像領域を印刷基材に転写する転写部 を備えたことを特徴とするオフセット印刷装置。

【請求項2】 前記印刷用原版は版胴からなり、前記露 光手段、前記描画手段、前記インキ供給手段および前記 インキ除去手段が、前記版胴の周囲に配設されてなると、 とを特徴とする請求項1記載のオフセット印刷装置。

【請求項3】 前記描画手段が、感熱ヘッドからなると とを特徴とする請求項1または2記載のオフセット印刷

【請求項4】 前記描画手段が、熱線レーザーからなる ことを特徴とする請求項1または2記載のオフセットED

【請求項5】 少なくとも4つの前記製版部を有すると とを特徴とする請求項1から4のいずれか1項記載のオ フセット印刷装置。

【請求項6】 前記光触媒反応により親油性から親水性 に変化する材料が、酸化チタンまたは酸化亜鉛からなる ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項記載の オフセット印刷装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般軽印刷分野、 とりわけオフセット印刷、とくに簡易に印刷用原版を制 作できる新規なオフセット印刷装置に関するものであ り、とくに印刷用原版の反復再生使用を可能にするオフ セット印刷装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】オフセット印刷法は、数多くの印刷方法 の中でも印刷版の製作工程が簡単であるため、とくに一 般的に用いられてきており、現在の主要な印刷手段とな っている。この印刷技術は、油と水との不混和性に基づ いており、画像領域には油性材料すなわちインキが、非 画像領域には湿し水が選択的に保持される。したがっ て、印刷される面と直接あるいはブランケットと称する 中間体を介して印刷基材に間接的に接触させると、画像 領域のインキが印刷基材に転写されて印刷が行われる。

ム基板を支持体としてその上にジアゾ感光層を塗設した PS板である。PS板においては、アルミニウム基板を 支持体としてその表面を砂目立て、陽極酸化、その他の 諸工程を施して画像領域のインキ受容能と非画像領域の インキ反発性を高め、耐刷力を向上させ、印刷面の精細 化を図るなどの処理を行い、その表面に印刷用画像を形 成させる。したがって、オフセット印刷は、簡易性に加 えて耐刷力や印刷面の高精細性などの特性も備わってい る。

【0004】しかしながら、印刷物の普及に伴って、オ フセット印刷法の一層の簡易化が要望され、数多くの簡 易印刷装置が提案されている。

【0005】その代表例がAgfa-Gevaer 社から市販され たCopyrapid オフセット印刷版をはじめ、米国特許第 3,511,656号、特開平7-56351号等でも 開示されている銀塩拡散転写法による印刷版作成に基づ く印刷装置であり、この印刷装置によれば、1工程で転 写画像を作ることができ、かつその画像が親油性である ために、そのまま印刷版とすることができるため、簡易 な印刷装置として実用されている。しかしながら、簡易 とはいいながらも、この装置もアルカリ現像液による拡 散転写現像工程を必要としているため、現像液による現 像工程を必要としないさらに簡易な印刷装置が要望され

【0006】画像露光を行った後のアルカリ現像液によ る現像工程を省略した簡易印刷版の開発は上記の背景か ら行われてきた。現像工程を省略できることから無処理 刷版と呼ばれるこの簡易印刷版の技術分野では、これま でに主として(1)像様露光による画像記録面上の照射 部の熱破壊による像形成、(2)像様露光による照射部 の親油性化(ヒートモード硬化)による画像形成

(3) 同じく照射部の親油性化であるが光モード硬化に よるもの、(4)ジアゾ化合物の光分解による表面性質 の変化、(5)画像部のヒートモード溶融熱転写などの 諸原理に基づく手段が提案されている。

【0007】上記の簡易オフセット印刷装置として開示 されている技術には、米国特許第3,506,779 号、同第3,549,733号、同第3,574,65 7号、同第3, 739, 033号、同第3, 832, 9 48号、同第3,945,318号、同第3,962, 513号、同第3、964、389号、同第4、03 4, 183号、同第4, 081, 572号、同第4, 6 93, 958号、同第4, 731, 317号、同第5, 238, 778号、同第5, 353, 705号、同第 5,385,092号、同第5,395,729号等の 米国特許および欧州特許第1068号などがある。 [0008]

【発明が解決しようとする課題】これらは、製版に際し て現像液を必要としないように構成されているが、親油 【0003】オフセット印刷の主な方法は、アルミニウ 50 性領域と親水性領域との差異が不十分であること、した

10

がって印刷画像の画質が劣ること、解像力が劣り鮮鋭度 の優れた印刷画像が得にくいこと、画像面の機械的強度 が不十分で傷が付き易いこと、そのために保護膜を設け るなどによって却って簡易性が損なわれること、長時間 の印刷に耐え得る耐久性が不十分であることなどいずれ か1以上の欠点を有しており、単にアルカリ現像工程を なくすだけでは実用性は伴わないことを示している。印 刷上必要とされる諸特性を具備し、かつ簡易に印刷用原 版を製作できる印刷版作成方法への強い要望は、未だに 満たされていない。

【0009】上述した無処理型印刷版作成方法として、ジルコニアセラミックが光照射によって親水性化することを利用した印刷版作成方法が特開平9-169098号に開示されている。しかしながら、ジルコニアの光感度は不十分であり、かつ疎水性(親油性)から親水性への光変換効果が不十分なため、画像領域と非画像領域との識別性が不足している。

【0010】上述した現像液を必要としない簡易な印刷装置とともに、使用済みの印刷用原版を簡易に再生して再使用できる手段があれば、コストの低減と廃棄物の軽 20減の2面から有利である。印刷用原版の再生使用には、その再生操作の簡易性が実用価値を左右するが、再生操作の簡易化は難度の高い課題であり、従来ほとんど検討されてきておらず、わずかに上記特開平9-169098号でジルコニアセラミックという特殊な原版用材料について開示されているに過ぎない。

【0011】本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、アルカリ性現像液を必要としない簡易性と実用レベルに十分な画質を有し、かつ印刷用原版を反復して使用することができるオフセット印刷装置、具体的には、第1にアルカリ現像液を必要とせず、第2に優れた解像力を有し、第3に画像領域と非画像領域との識別性が高く、優れた画質の印刷画面を作ることができるオフセット印刷装置を提供することを目的とするものである。【0012】

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の目的を達成するために、鋭意検討の結果、光照射によって表面の親水性が変化する現象と、変化した親水性が熱処理によって元に戻る性質を有する材料の存在を認め、前者を印刷に応用することに、後者を印刷用原版の再生に利用することによって上記の課題を解決できる可能性を見いたし、これに基づいて本発明に至ったものである。

【0013】すなわち、本発明によるオフセット印刷装置は、光触媒反応により親油性から親水性に変化する材料を主成分とする薄膜を表面に有する印刷用原版と、前記印刷用原版に、活性光による全面露光を行う露光手段と、該露光手段により全面露光された前記印刷用原版にヒートモードの描画を行う描画手段と、前記ヒートモードの描画がなされた前記印刷用原版にインキを供給して該印刷用原版に画像領域を形成するインキ供給手段と、

印刷終了後、前記印刷用原版に残存するインキを除去するインキ除去手段とを有する製版部、および前記印刷用原版に形成された画像領域を印刷基材に転写する転写部を備えたことを特徴とするものである。

【0014】ここで、「光触媒反応により親油性から親水性に変化する材料」とは、光照射によって表面が親油性から親水性に変化するとともに、変化した親水性が熱処理によって親油性となって元に戻る性質を有する材料のことをいうものである。また、活性光とは、上記材料がその光を吸収して励起されて、その表面を親油性から親水性に変化させる光のことをいう。さらに、全面露光とは、印刷用原版の全面に亘って実質的に一様で局部的な不均一が実用上認められない露光のことをいう。また、ヒートモードとは、当業界で通常用いている意味で用いており、微細な発熱体素子を接触させて画像状に昇温させる方法以外にも、吸収した光が熱エネルギーに変換される結果、光化学的変化でなく熱的な変化を利用する方式をも含むものである。

【0015】また、本発明によるオフセット印刷装置においては、前記印刷用原版を版胴とし、前記露光手段、前記描画手段、前記インキ供給手段および前記インキ除去手段を、前記版胴の周囲に配設することが好ましい。 【0016】さらに、前記描画手段を感熱ヘッドとしてもよく、赤外線などの熱線レーザーからなるものとしてもよい。

【0017】さらに、少なくとも4つの前記製版部を有するようにオフセット印刷装置を構成してもよい。

【0018】また、前記光触媒反応により親油性から親 水性に変化する材料としては、酸化チタンまたは酸化亜 鉛が好ましい。

[0019]

【発明の効果】本発明によるオフセット印刷装置によれ は、印刷用原版に対して活性光により全面露光を行うこ とによって、印刷用原版の表面は親油性から親水性に変 化する。そして、印刷用原版に対して描画手段によりヒ ートモードの描画を行うことにより、活性光の照射によ り親水性を有する非画像領域と、ヒートモードにより描 画がなされることにより元の親油性を有する画像領域と が印刷用原版の表面に形成される。そして、このような 印刷用原版にインキを供給することにより、親油性の画 像領域にのみインキが保持され、親水性の非画像領域に はインキは保持されないこととなり、この状態におい て、印刷用原版に形成された画像領域を印刷基材に転写 することができる。印刷終了後は、印刷用原版に残存す るインキをインキ除去手段により除去する。この状態に おいて、再度露光手段によって印刷用原版を全面露光す ることにより、印刷用原版の表面は親水性となり、描画 手段によるヒートモードの描画が可能な状態となる。

【0020】したがって、本発明によるオフセット印刷 装置によれば、活性光の全面露光およびヒートモードの 描画のみで印刷画面を形成することができ、これにより 現像が不要でかつ印刷面の鮮鋭性が保たれたオフセット 印刷を行うことができる。また、印刷用原版を洗浄した 後、活性光を全面露光することにより、ヒートモードの 描画を行う前の状態に戻すことができるため、印刷用原 版を反復使用することができ、これにより印刷物を低コ ストで提供することができることとなる。さらに、印刷 装置から印刷用原版を取り外す必要がないため、従来の PS版のように印刷装置に組み込む際にゴミなどが付着 することもなくなり、これにより、印刷品質を向上させ 10 ることができる。

【0021】また、印刷用原版を版胴とし、版胴の周囲 に露光手段、描画手段、インキ供給手段およびインキ除 去手段を配設することにより、単に版胴を回転させるのみで、露光、ヒートモードによる描画、インキ供給およびインキ除去を行うことができるため、装置をコンパクトに構成することができ、これにより省スペース化を図ることができる。

【0022】さらに、本発明によるオフセット印刷装置を、少なくとも4つの製版部を有するものとすることに 20より、各製版部において供給されるインキの色を変えてカラー印刷を行うことができる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施 形態について説明する。

【0024】本発明は、酸化チタンや酸化亜鉛などの光触媒反応により親油性から親水性に変化する材料が、活性光の照射を受けてその表面の親水性/親油性の性質を変える特性を有すること、変化した表面の性質が熱によって元の性質に戻ることを発見し、これらの現象をイン 30 キの受容性と反発性の識別へ応用してそれをオフセット印刷用の印刷用原版の作成と、使用済みの印刷用原版の再生に応用する技術を確立したことを特徴とするものである。

【0025】図1は本発明の第1の実施形態によるオフ セット印刷装置の構成を示す図である。図1に示すよう に本発明の第1の実施形態によるオフセット印刷装置 は、酸化チタンや酸化亜鉛などの光触媒反応により親油 性から親水性に変化する材料を主成分とする薄膜を表面 に有する版胴1と、版胴1に対して活性光により全面露 40 光を行う活性光照射部2と、活性光により全面露光され た版胴1に対してヒートモードの描画を行うための感熱 記録部5と、ヒートモードの描画がなされた版胴 1 にイ ンキおよび湿し水を供給するインキ・湿し水供給部3 と、印刷終了後に版胴1に残存するインキを除去するイ ンキ洗浄部4と、版胴1に保持されたインキを用紙に転 写するための中間体としてのブランケット6と、ブラン ケット6とともに給送された用紙を保持する圧胴7とを 備え、これらの部材が本体8内に収容されてなるもので ある。

【0026】版胴1に設けられる酸化チタンや酸化亜鉛が感光性を有することはよく知られており、とくに酸化 亜鉛では、帯電あるいは電圧印加状態で光照射を行って 静電画像を得ることができ、これが静電写真分野でエレクトロファックスとして実用されている。しかしながら、活性光の照射によって表面の親水性/親油性の性質が変化するという特性は上記の光電的電荷生成とは関連なく新たに見いだされた現象であって、酸化チタンおよび酸化亜鉛の感光性を電子写真分野へ利用することが研究された当時には気づかなかった現象である。

6

【0027】まして、この表面の性質変化をオフセット 印刷装置に適用するという着想は新しい技術思想である。

【0028】本発明の感光体としては、酸化チタンおよび酸化亜鉛のいずれも利用できるが、とくに酸化チタンが感度(すなわち表面性の光変化特性)などの点で好ましい。酸化チタンは、イルメナイトやチタンスラグの硫酸加熱焼成、あるいは加熱塩素化後酸素酸化など既知の任意の方法で作られたものを使用できる。あるいは後述するように酸化チタンそのものあるいは金属チタンを用いて印刷版作成段階で真空蒸着、スパッタリングなどの真空薄膜形成法によって酸化物被膜とする方法も用いることができる。

【0029】酸化チタン(または酸化亜鉛)を含有する層を版胴1の表面に設けるには、例えば、(1)酸化チタン機結晶(または酸化亜鉛微結晶)の分散物を版胴1に塗設する方法、(2)塗設した後焼成してバインダーを減量あるいは除去する方法、(3)版胴1上に酸化チタン(または酸化亜鉛)を蒸着する方法、(4)例えばチタニウムプトキシドのようなチタン有機化合物を版胴1上に塗布した後、加水分解および焼成酸化を施して酸化チタン層とする方法など、既知の任意の方法を用いることができる。本発明においては、真空蒸着による酸化チタン層がとくに好ましい。

【0030】上述した(1)または(2)の酸化チタン 微結晶を塗設する方法には、酸化チタンと酸化シリコン の混合分散物を塗布して表面層を形成させる方法、酸化 チタンとオルガノポリシロキサンまたはそのモノマーと の混合物を塗布する方法などがある。また、酸化物層の 中に酸化物と共存できるポリマーバインダーに分散して 塗布することもできる。酸化物微粒子のバインダーに は、酸化チタン微粒子に対して分散性を有するポリマー を広く用いることができる。好ましいバインダーポリマ 一の例としては、ポリエチレンなどのポリアルキレンポ リマー、ポリブダジエン、ポリアクリル酸エステル、ポ リメタクリル酸エステル、ポリ酢酸ビニル、ポリ蟻酸ビ ニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ タレート、ポリビニルアルコール、ポリスチレンなどの 疎水性バインダーが好ましく、これらの樹脂を混合して もよい。

50 €

【0031】上記(3)の酸化チタンの真空蒸着を行うには、通常真空蒸着装置内を真空度exp(-5)Torr以上に排気した後、酸素ガス圧exp(-1~-6)Torrの条件下で酸化チタンを電子ビーム加熱して蒸発させると、蒸着面に酸化チタンの蒸着薄膜が形成される。

【0032】一方、本発明に酸化亜鉛層を使用する場合、その酸化亜鉛層は既知の任意の方法で作ることができる。とくに金属亜鉛版の表面を電解酸化して酸化被膜を形成させる方法と、真空蒸着によって酸化亜鉛被膜を 10 形成させる方法が好ましい。

【0033】酸化亜鉛の蒸着膜は、上記の酸化チタンの蒸着と同様に酸化亜鉛そのものあるいは金属亜鉛を酸素ガス存在下で蒸着して酸化膜を形成させる方法や、酸素のない状態で亜鉛金属膜を形成させた後、空気中で温度を約700℃に上げて酸化させる方法を用いることができる。

【0034】蒸着膜の厚さは、酸化チタン層、酸化亜鉛層のいずれの場合も1~100000オングストロームがよく、好ましくは10~10000オングストローム20である。さらに好ましくは3000オングストローム以下として光干渉の歪みを防ぐのがよい。また、光活性作用を十分に発現させるためには厚さが50オングストローム以上であることが好都合である。

【0035】酸化チタンはいずれの結晶型のものも使用できるが、とくにアナターゼ型のものが感度が高く好ましい。アナターゼ型の結晶は、酸化チタンを焼成して得る過程の焼成条件を選択することによって得られることはよく知られている。その場合に無定型の酸化チタンやルチル型酸化チタンが共存してもよいが、アナターゼ型 30 結晶が40%以上、好ましくは60%以上含むものが上記の理由から好ましい。

【0036】酸化チタンあるいは酸化亜鉛を主成分とする層における酸化チタンあるいは酸化亜鉛の体積率は、それぞれ30~100%であり、好ましくは50%以上を酸化物が占めるのがよく、さらに好ましくは酸化物の連続層つまり実質的に100%であるのがよい。

【0037】一方、光照射によって表面の親水性が変化する性質を増進させるためにある種の金属をドーピングすることは有効な場合があり、この目的にはイオン化傾 40向が小さい金属のドーピングが適しており、Pt、Pd、Au、Ag、Cu、Ni、Fe、Coをドーピングすることが好ましい。また、これらの好ましい金属を複数ドーピングしてもよい。

【0038】また、酸化チタンあるいは酸化亜鉛の体積率が低いと層の表面の親水性/親油性の特性変化の敏感度が低下する。したがって、層中の酸化物の体積率は、30%以上であることが望ましい。

【0039】本実施形態に使用される版胴1としては、 種々の形態と材料を用いることができる。例えば、版胴 50 1の表面に酸化チタン層を蒸着、浸漬あるいは塗布するなど上述した方法で直接酸化物層を設ける方法、金属板の表面に酸化チタン層を設けてそれを版胴1を形成する基体に巻き付ける方法などがある。この場合、金属板としては、アルミニウム板、ステンレス鋼、ニッケル、銅板が好ましく、また可撓性を有する金属板を用いることができる。また、ポリエステル類やセルロースエステルなどのフレキシブルなブラスチック支持体も用いることができる。防水加工紙、ポリエチレン積層紙、含浸紙などの支持体上に酸化物層を設けてもよい。

【0040】本発明において、酸化チタン(または酸化 亜鉛)の層を支持体上に設ける場合、使用される支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック(例えば、ポリエチレン、ポリプロビレン、ポリスチレンなど)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅、ステンレスなど)、ブラスチックフイルム(例えば、二酢酸セルロース、酢酸セルロース、硝酸セルロース、酢酸酸セルロース、硝酸セルロース、酢酸配酸セルロース、硝酸セルロース、ボリエチレン、ポリコロビレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタールなど)、上述したような金属がラミネートもしくは蒸着された紙、またはプラスチックフイルムなどが含まれる。

【0041】好ましい支持体は、ポリエステルフイル ム、アルミニウム、または印刷版上で腐食しにくいSU S板であり、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価 であるアルミニウム板はとくに好ましい。好適なアルミ ニウム板は、純アルミニウム板およびアルミニウムを主 成分とし微量の異元素を含む合金板であり、さらにアル ミニウムがラミネートもしくは蒸着されたプラスチック フイルムでもよい。アルミニウム合金に含まれる異元素 には、珪素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロ ム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがある。合 金中の異元素の含有量は高々10重量%以下である。本 発明においてとくに好適なアルミニウムは、純アルミニ ウムであるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上 製造が困難であるため、わずかに異元素を含有するもの・ でもよい。このように、本発明に適用されるアルミニウ ム板は、その組成が特定されるものではなく、従来より 公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用すること ができる。本発明で用いられる支持体の厚さは約0.0 5 mm~0.6 mm、好ましくは0.1~0.4 mm、 とくに好ましくは $0.15mm\sim0.3mm$ である。そ して、これらの支持体を版胴1の基体に巻き付けて版胴 1が構成される。

[0042] アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などにより脱脂処理が行われる。

【0043】アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。

【0044】このように粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化被膜を形成する種々の電解質の使用が可能であり、一般的には、硫酸、塩酸、硝酸、クロム酸あるいはこれらの混酸が用いられる。これらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0045】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わるため一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が $1\sim80$ 重量%溶液、液温は $5\sim70$ °C、電流密度 $5\sim60$ A/d m^2 、電圧 $1\sim100$ V、電解時間 $10秒\sim5$ 分の範囲であれば適当である。

【0046】陽極酸化皮膜の量は、1.0g/m³より少ないと耐刷性が不十分であったり、版胴1の非画像領域に傷が付き易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。

【0047】酸化チタンあるいは酸化亜鉛の表面層を有 30 する版胴1 (印刷用原版) は、本来親油性でありインキを受容するが、全面光照射によって版胴1の表面は親水性となり、インキを受け付けなくなる。そのようにしてから、ヒートモードの描画、例えば熱媒体の接触描画や熱エネルギーに変換し得る光による像様露光を行うとその描画部分が親油性に変化してインキを受容する性質を持つようになる。したがって、このようにして描画した版胴1にオフセット印刷用インキを接触させることにより、非画像領域が湿し水を保持し、画像領域がインキを受け入れた印刷面を形成させ、この印刷面を被印刷面と 40 接触させてインキを転写することによって印刷が行われる

【0048】本発明の基本となっている「光の照射による親油性と親水性の間の変化」は極めて顕著である。画像領域部と非画像部領域の親油性と親水性の差が大きいほど、識別効果が顕著であり、印刷面が鮮明となり同時に耐刷性も大きくなる。親水性と親油性の相違度は、水滴に対する接触角によって表すことができる。親水性が大きいほど水滴は広がりを見せて接触角が小さくなり、逆に水滴を反発する(撥水性つまり親油性)場合は接触50

角が大きくなる。すなわち、本発明の酸化チタンまたは酸化亜鉛表面層を有する印刷用原版は、本来水に対して高い接触角を有しているが、後述する活性光の照射を受けるとその接触角が急激に低下し、親油性のインキをはじく性質に変化するため、版面上に画像上にインキ保持部と水保持部ができて、紙などと接触することによってその被印刷面にインキが転写される。

【0049】次いで、活性光照射部2について説明す ス

10 【0050】本発明では、親油性画像形成に先立って活性光による全面露光を行って、版胴1の表面を均一に親水性にする。全面露光に使用する活性光について述べると、同時に全面を照射するいわゆる面露光方式またはスリット上の光の移動による全面露光方式であっても、あるいは光束のビームを全面に亘って走査させるスキャニング露光方式でもよい。後者の場合は、ビームの走査間隔が実質的に印刷に支障ない程度に小さければ一様の全面露光とみてよい。一般的に光源がレーザー光源であれば、ビームスキャニング露光方式が好都合であり、電球や放電管のようなインコヒーレントな発散型光源であれば面露光方式が好都合である。

【0051】本発明において酸化チタンまたは酸化亜鉛 を主成分とする薄層を励起させる活性光は、酸化物の感 光域の光である。酸化チタンはアナターゼ型が387n m以下、ルチル型が413nm以下、酸化亜鉛は387 nm以下に感光域を有するため、水銀灯、タングステン ハロゲンランプ、その他のメタルハライドランプ、キセ ノン灯などを用いることができる。また、励起光として は、発振波長を325nmに有するヘリウムカドミウム レーザーや発振波長を351.1~363.8nmに有 する水冷アルゴンレーザーも用いることができる。さら に、紫外線レーザー、近紫外レーザー発振が確認されて いる窒化ガリウムレーザー系では、発振波長を360~ 440nmに有する InGaN系量子井戸半導体レーザ 一、および360~430nmに発振波長を有する導波 路MgO-LiNbO,反転ドメイン波長変換デバイス 型のレーザーを使用することができる。

【0052】酸化亜鉛の場合は、既知の方法で分光増感を行ってもよいが、その場合も上記の光源を使用でき、さらに分光増感域に分光分布を有する上記以外の例えばタングステンランプを使用することもできる。

【0053】照射光量に応じて、表面層の酸化チタンまたは酸化亜鉛を光吸収励起によって親水性に変化させていき、表面層を構成する酸化チタンまたは酸化亜鉛が全て変化し終わると、それ以上の光照射によってさらに親水性の程度が変化することはない。

【0054】好ましい照射光量は、酸化チタンまたは酸化亜鉛の画像形成層の性質によって異なり、また照射光量とともに接触角が減少するため、画像/非画像の識別性目標レベルによっても変わる性質の紫外光であるが、

通常は、印刷用画像で変調する前の面露光強度が酸化チタン、酸化亜鉛ともに $0.05\sim100$ joule $/cm^{2}$ 、好ましくは $0.05\sim10$ joule $/cm^{2}$ 、より好ましくは $0.05\sim5$ joule $/cm^{2}$ である。

【0055】また、光照射には相反則が略成立しており、例えば10mW/cm²で100秒の露光を行っても、1W/cm²で1秒の露光を行っても、同じ効果が得られるため、活性光を発光する限り光源の選択に制約はない。この照射光量は、レーザーによるスキャニング方式あるいは発散型光源を用いる面露光方式でもともに 10支障がないレベルの光量である。

【0056】次いで、感熱記録部5について説明する。 【0057】全面が均一に親水化された版胴1に親油性 の画像領域を形成するには、版胴1の表面を感熱記録部 5により画像様に加熱することによって行われる。この 画像様に加熱する手段としての感熱記録部5の詳細な構 成を図2に示す。図2に示すように、感熱記録部5は、 版胴 1 の表面に密着してヒートモードによる描画を行う 感熱ヘッド18と、印刷すべき画像を表す画像信号Sを 作成する編集・レイアウトW/S20から入力された画 20 像信号Sに基づいて、感熱ヘッド18を駆動して版胴1 の表面にヒートモードによる描画を行うための感熱へッ ド駆動部19とからなる。感熱ヘッド18は複数の微細 な発熱体が版胴1の回転軸方向にアレイ状またはマトリ クス状に延在しており、1ラインまたは複数ラインごと に版胴1にヒートモードによる描画を行うものである。 そして、版胴1が回転することにより、版胴1の表面に ヒートモードによる描画がなされ、版胴1における描画 がなされなかった部分が親水性の非画像領域とされ、描 画された部分が親油性の画像領域とされるものである。 【0058】感熱記録部5の他の構成を図3に示す。図 3に示すように、他の例における感熱記録部5は、赤外 線レーザー光を出射して版胴1 に照射する赤外線レーザ 一光源21と、印刷すべき画像を表す画像信号Sを作成 する編集・レイアウト▼/S20から入力された画像信 号Sに基づいて、赤外線レーザー光源21を駆動して赤 外線レーザー光を変調させて版胴1の表面にヒートモー ドによる描画を行うための赤外線レーザー光源駆動部2 2とからなる。光源21は出射される赤外線レーザー光 を版胴1の回転軸方向に版胴1に対して相対的に移動し て版胴1上を走査するよう構成されており、版胴1が回 転することにより、版胴1の表面が変調された赤外線レ ーザー光により露光され、版胴1における赤外線レーザ 一光が照射されなかった部分が親水性の非画像領域とさ れ、赤外線レーザー光が照射された部分が親油性の画像 領域とされて、ヒートモードによる描画がなされるもの

【0059】なお、ことでは赤外線レーザーを直接変調する方式を示したが、赤外線レーザーと音響光学素子のような外部変調素子との組み合わせによっても同様に描 50

画できるととはもちろんである。

【0060】また、本発明においては、感熱記録部5としては、感熱へッドや赤外線レーザーのみではなく、光から熱への変換ヘッド(光熱変換ヘッド)、熱線を画像マスクを通して照射する方法、熱線不透過性の画像マスクを通してフラッシュ露光またはスリット露光を行う方法、大容量コンデンサに蓄えた電気を一度に放出させて高照度短時間フラッシュ露光によっても描画できる。この場合において、適切な露光量は0.05~10joule/cm²、好ましくは0.05~5joule/cm²である。

【0061】上記の親油性から親水性への光による変化をもたらす感光性は、性質および機構ともに従来開示されているジルコニアセラミック(特開平9-169098号)の感光性とは異なるものである。例えば、感度については、ジルコニアセラミックに対しては7W/μm'のレーザー光と記載されており、レーザー光のバルス持続時間を100ナノ秒として70joule/cm'であって酸化チタン層の感度より約1桁低い。機構的にも十分解明はされていないが、親油性有機物付着物の光剥離反応と考えられており、ジルコニアの光変化機構とは異なっている。しかしながら、ジルコニアも酸化チタンや酸化亜鉛と同様に光の照射による親油性と親水性の間の変化を示すため、本発明にはジルコニアを使用することもできる。

【0062】活性光の全面照射によって親水性化した酸化チタンまたは酸化亜鉛の表面層への画像焼き付け用ヒートモード露光を行った後、版胴1は現像処理することなくそのまま印刷を行うことができる。

【0063】以上のようにして得られた版胴1の活性光露光部は十分に親水性化しているが、所望により、水性水、界面活性剤などを含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液により後処理される。本実施形態における後処理としては、これらの処理を組み合わせて用いることができる。

【0064】その方法として整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、版胴1に塗布するか整面液を満たしたバット中に版胴1を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスキージー、あるいはスキージーローラでその塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。整面液の塗布量は一般に0.03~0.8g/m²(乾燥重量)が適当である。

【0065】とのように処理された版胴1は、インキ・湿し水供給部3からインキおよび湿し水が供給され、親水性の非画像領域には湿し水が、親油性の画像領域にインキが保持される。そして、版胴1にインキが保持されると、オフセット印刷工程に送られて印刷が行われる。【0066】とのように、本実施形態によるオフセット印刷装置は、通常の公知の平板印刷法に比較して簡易性

を中心に多くの利点を有する。すなわち、上述したよう にアルカリ現像液による化学処理が不要であり、それに 伴うワイビング、ブラッシングの操作も不要であり、さ らに現像廃液の排出による環境負荷も伴わない。

【0067】次いで、インキ洗浄部4について説明する。

【0068】印刷が終了した版胴1はインキ洗浄部4においてインキが洗浄される。この洗浄は、疎水性の石油系溶剤を用いて版胴1に付着しているインキを洗い落とすことにより行われる。溶剤としては市販の印刷用イン 10 キ溶解液として芳香族炭化水素、例えばケロシン、アイソパーなどがあり、それらを用いることができるほか、ベンゾール、トルオール、キシロール、アセトン、メチルエチルケトンおよびこれらの混合溶剤を用いてもよい。

【0069】インキを洗浄除去した印刷板は、高温に曝さない限り次の印刷に備えられる。この使用済み版胴1は、前述した活性光照射部2による全面露光によって表面が親水性となって再びヒートモードの描画を繰り返して再度印刷に使用することができる。

【0070】本実施形態における版胴1の反復再生可能回数は、完全には把握できていないが、少なくとも15回以上であり、版面の除去不能な汚れ、修復が実際的でない刷面の傷や、版材の機械的な変形(歪み)などによって制約されるものと思われる。

【0071】次いで、第1の実施形態の動作について説明する。

【0072】まず、活性光照射部2より活性光が発せられて版胴1の全面に照射され、これにより、版胴1の表面は親油性から親水性に変化する。そして、活性光の照 30射が終了すると、感熱記録部5によって上述したようにヒートモードによる描画が行われる。これにより、描画が行われた領域は元の親油性を有する画像領域となり、描画が行われなかった領域は親水性を有する非画像領域とされる。そして、ヒートモードによる描画が終了すると、次いで、インキ・湿し水供給部3よりインキおよび湿し水が版胴1に供給される。これにより、版胴1の親油性の画像領域にはインキが保持され、親水性の非画像領域にはインキが保持されることなく湿し水が保持され

【0073】その後、ブランケット6と圧胴7との間に 矢印Aに示すように用紙を供給し、版胴1に保持された インキをブランケット6を介して用紙に転写することに よりオフセット印刷が行われる。

【0074】印刷終了後、インキ洗浄部4により版胴1 に残存するインキを除去する。その後、版胴1を活性光 によって全面露光することにより、版胴1はヒートモー ドによる描画前の状態に戻る。

【0075】とのように、本発明によるオフセット印刷 装置によれば、活性光の全面露光およびヒートモードに 50 よる描画のみで版胴1 に印刷画面を形成することができ、これにより現像が不要でかつ印刷面の鮮鋭性が保たれたオフセット印刷を行うことができる。また、版胴1を洗浄して再度活性光を全面露光することにより元の状態に戻すことができるため、版胴1を反復使用することができ、これにより印刷物を低コストで提供することができることとなる。さらに、印刷装置から版胴1を取り外す必要がないため、従来のPS版のように印刷装置に組み込む際にゴミなどが付着することもなくなり、これにより、印刷品質を向上させることができる。

14

【0076】また、印刷用原版として版胴1を使用し、 版胴1の周囲に活性光照射部2、インキ、湿し水供給部3、インキ洗浄部4 および感熱記録部5を配設することにより、単に版胴1を回転させるのみで、画像の全面露光、インキおよび湿し水の供給、インキ洗浄およびヒートモードによる描画を行うことができるため、装置をコンパクトに構成することができ、これにより省スペース 化を図ることができる。

【 0 0 7 7 】以下、本発明の具体的な実施例について以 0 下に説明する。

【0079】これを15重量%水酸化ナトリウム水溶液(アルミニウム4.5重量%含有)に浸漬してアルミニウムの溶解量が5g/m²になるようにエッチングした後、流水で水洗いした。さらに、1重量%硝酸で中和し、次に0.7重量%硝酸水溶液(アルミニウム0.5重量%含有)中で、陽極時電圧10.5ボルト、陰極時電圧9.3ボルトの矩形波交番形電圧(電流比r=0.90、特公昭58-5796号公報実施例に記載されている電流波形)を用いて160クローン/dm²の陽極時電気料で電荷粗面化処理を行った。水洗後、35℃の10重量%水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬して、アルミニウム溶解量が1g/m²になるようにエッチングした後、水洗いした。次に50℃、30重量%の硫酸水溶液中に浸漬し、デスマットした後水洗いした。

【0081】この支持体を水洗後、70°Cのケイ酸ナトリウムの3重量%水溶液に30秒間浸渍処理し、水洗乾燥した。

【0082】以上のようにして得られたアルミニウム支

持体は、マクベスRD920反射濃度計で測定した反射 濃度は0.30で、中心線平均粗さは0.58 μ mであった。

15

【0083】次いでこのアルミニウム支持体を真空蒸着装置内に入れて、200℃に加熱し、1.0×10-*Torrまで排気した後、酸素ガス圧1.5×10-*Torrの条件下で酸化チタンを電子ビーム加熱して、アルミニウム支持体上に酸化チタン薄膜を形成した。この薄膜の結晶成分はX線解析法によって、無定型/アナターゼ/ルチル結晶構造の比が2.5/4.5/3であり、酸化チタンの薄膜の厚さは750オングストロームであった。これを版胴1の基体に巻き付けてサンブルとした。

【0084】この原版にウシオ電気社製USIO焼き付け用光源装置ユニレックURM-600形式GH-60201Xを用いて、光強度35mW/cm²の光を10cmのスリットを通し、版胴1をゆっくりと回転させることによって、版胴1のどの部分も均一に15秒間全面露光を行った。協和界面科学株式会社製CONTACT-ANGLEMETER CA-Dを用いて空中水滴法で表面の接触角を測定したところ水に対する(空中水滴)接触角は版面中のいずれの部分も5~7度の間にあった。

【0085】 Ta-SiO、 発熱抵抗体上にサイアロン 耐摩耗性保護層を設けた 150μ m× 150μ mのサーマルヘッドを 250μ m間隔に並べた発熱体アレイを用いて、酸化チタン表面層と接触させて昇温印字を行った。使用したサーマルヘッドは、20msec通電によって 450 °Cに達することを別途温度測定を行って確認した。記録速度は 400m/secで行った。

【0086】このようにして得た版胴1をサクライ社製 30 オリバー52片面印刷機に使用し、湿し水を純水、インキを大日本インキ化学工業社製Newchampion Fグロス85墨を用いて1000枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで鮮明な印刷物が得られ、版胴1の損傷も認められなかった。

【0087】次いで、版胴1の表面を印刷用インキ洗浄液ダイクリーンR(発売元:大日本インキ化学工業社)により洗浄してインキを除去した。

【0088】次いで、ウシオ電気社製USIO焼き付け 用光源装置ユニレックURM-600形式GH-602 40 01 Xを用いて、光強度35mW/cm²の光を10cmのスリットを通し、版胴1をゆっくりと回転させることによって、版胴1のどの部分も均一に15秒間全面露光を行った。表面の接触角は、版面中のいずれの部分も5~7度の間に戻っていた。

【0089】次いで、この版胴1の表面に上記と同一の 条件下でサーマルヘッドにより異なる描画を行った。

【0090】この版胴1をサクライ社製オリバー52片 面印刷機に使用し、湿し水を純水、インキを大日本イン キ化学工業社製Newchampion F グロス85 豊を用いて5 50 00枚オフセット印刷を行った。スタートから終了まで 鮮明な印刷物が得られ、版胴1の損傷も認められなかっ た

【0091】以上の繰り返しを5回実施したところ、版 胴1の光感度、感熱記録の感度、接触角の反復再現性な どの変化は見られなかった。

【0092】以上の結果から、酸化チタン感熱層を圧延 板支持体上に設けた版胴によってヒートモードの光描画 によるのみでなく、サーマルヘッドによる直接の電熱印 字もできて、かつその版をインキ洗浄除去のみによって 再生反復できるととが示された。

【0093】次いで、本発明の第2の実施形態について説明する。

【0094】図4は本発明の第2の実施形態によるオフセット印刷装置の構成を示す図である。図4に示すオフセット印刷装置を印刷ユニット11Y、11M、11C、11Bとして4台直列に本体12内に配置して構成されるものであり、それぞれ、Y(イエロー)、M(マゼンダ)、C(シアン)、B(ブラック)のインキを使用してカラー印刷を行うものである。

【0095】各印刷ユニット11Y、11M、11C、11Bの構成および動作は上述した図1に示すオフセット印刷装置と同一であるため、詳細な説明は省略する。第2の実施形態においては、各印刷ユニット11Y、11M、11C、11Bのインキ・湿し水供給部において供給されるインキの色が、それぞれ、Y(イエロー)、M(マゼンダ)、C(シアン)、B(ブラック)である点が異なるものである。

【0096】次いで、第2の実施形態の動作について説明する。

【0097】まず、印刷ユニット11Y、11M、11 C、11Bにおいて活性光により版胴を全面露光した後に、感熱記録部により各色を表す画像を描画する。そして、各印刷ユニット11Y、11M、11C、11Bのインキ・湿し水供給部からY、M、C、Bそれぞれの色のインキを供給して、各印刷ユニット11Y、11M、11C、11Bの版胴1にインキおよび湿し水を保持する。その後、図4の矢印Bに示すように用紙を供給して、各印刷ユニット11Y、11M、11C、11Bのインキを用紙に転写する。すなわち、印刷ユニット11YにおいてはYのインキが転写され、印刷ユニット11MにおいてはMのインキが転写され、印刷ユニット11CにおいてはCのインキが転写され、印刷ユニット11BにおいてはBのインキが転写され、印刷ユニット11BにおいてはBのインキが転写され、印刷ユニット11BにおいてはBのインキが転写され、印刷ユニット11

【0098】印刷終了後、各印刷ユニット11Y,11 M,11C,11Bのインキ洗浄部により版胴に残存するインキを除去する。その後、版胴1を活性光によって全面露光することにより、版胴1はヒートモードによる

描画前の状態に戻る。

【0099】次いで、本発明の第3の実施形態について 説明する。

【0100】図5は本発明の第3の実施形態によるオフセット印刷装置の構成を示す図、図6は図5の要部拡大図である。図5に示すオフセット印刷装置は、図1に示すオフセット印刷装置を印刷ステーション14Y、14M、14C、14Bとして本体15内において圧胴7の周囲に配置して構成されるものであり、それぞれ、Y(イエロー)、M(マゼンダ)、C(シアン)、B(ブ 10ラック)のインキを使用してカラー印刷を行うものである。

【0101】各印刷ステーション14Y、14M、14C、14Bの構成は同一であり、印刷ステーション14Yで代表させて図6に示す。図6に示すように、印刷ステーション14Yは、第1の実施形態と同様に、酸化チタンや酸化亜鉛などの光触媒反応により親油性から親水性に変化する材料を主成分とする薄膜を表面に有する版胴1と、版胴1に対して活性光により全面露光を行う活性光照射部2と、活性光により全面露光された版胴1に20対してヒートモードの描画を行うための感熱記録部5と、ヒートモードの描画がなされた版胴1にインキおよび湿し水を供給するインキ・湿し水供給部3と、印刷終了後に版胴1に保持されたインキを用紙に転写するための中間体として圧胴7に接触するブランケット6とが設けられている。

【0102】なお、印刷ステーション14Y、14M、14C、14Bの動作は上述した図1に示すオフセット印刷装置と同一であるため、詳細な説明は省略する。第 303の実施形態においては、各印刷ステーション14Y、14M、14C、14Bのインキ・湿し水供給部において供給されるインキの色が、それぞれ、Y(イエロー)、M(マゼンダ)、C(シアン)、B(ブラック)である点が異なるものである。

【0103】次いで、第3の実施形態の動作について説明する。

【0104】まず、印刷ユニット11Y,11M,11 C,11Bにおいて活性光により版胴を全面露光した後に、感熱記録部により各色を表す画像を描画する。そし 40 て、各印刷ステーション14Y,14M,14C,14 Bのインキ・湿し水供給部からY,M,C,Bそれぞれの色のインキを供給して、各印刷ステーション14Y,14M,14C,14Bの版胴1にインキを保持する。その後、図5の矢印Cに示すように用紙を供給して、圧胴7の周囲において用紙を搬送し、各印刷ステーション14Y,14M,14C,14Bのインキを用紙に転写する。すなわち、印刷ステーション14YにおいてはYのインキが転写され、印刷ステーション14MにおいてはMのインキが転写され、印刷ステーション14Cにお 50

いてはCのインキが転写され、印刷ステーション 14B においてはBのインキが転写される。これにより、用紙にはカラー画像が印刷されることとなる。

【0105】印刷終了後、各印刷ステーション14Y、14M、14C、14Bのインキ洗浄部により版胴に残存するインキを除去する。その後、版胴を活性光によって全面露光することにより、版胴はヒートモードによる描画前の状態に戻る。

【0106】なお、上記第2および第3の実施形態においては、4つの印刷ユニット11Y, 11M, 11C, 11Bあるいは4つの印刷ステーション14Y, 14M, 14C, 14Bを用いてカラー印刷を行っているが、5つあるいはそれ以上の印刷ユニットまたは印刷ステーションを設けてカラー印刷を行うようにしてもよい。

【0107】なお、上記第1から第3の実施形態においては、版胴1を使用しているが、これに限定されるものではなく、シート上の印刷用原版を使用してオフセット印刷を行うものであっても、本発明を適用することができるのはもちろんである。

【0108】また、上記第1から第3の実施形態においては、活性光照射部2から時計回りにインキ洗浄部4、インキ・湿し水供給部3および感熱記録部5を配置しているが、これに限定されるものではなく、任意の順序にて配置することができる。

【0109】さらに、上記第1から第3の実施形態においては、光触媒反応により親油性から親水性に変化する材料として、酸化チタンおよび酸化亜鉛を使用して説明したが、これに限定されるものではなく、光触媒反応により親油性から親水性に変化する材料であれば、いかなる材料をも使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態によるオフセット印刷 装置の構成を示す図

【図2】感熱記録部の詳細な構成を示す図

【図3】感熱記録部の詳細な構成を示す図

【図4】本発明の第2の実施形態によるオフセット印刷 装置の構成を示す図

【図5】本発明の第3の実施形態によるオフセット印刷) 装置の構成を示す図

【図6】図5の要部拡大図 【符号の説明】

1 版胴

O 27 HL V 877 6

2 活性光照射部

3 インキ・湿し水供給部

4 インキ洗浄部

5 感熱記録部

6 ブランケット

7 圧胴

50 8, 12, 15 本体

19

11Y, 11M, 11C, 11B

印刷ユニット

印刷ステーション

*20

編集・レイアウトW/S

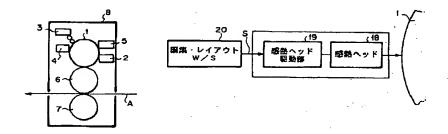
14Y, 14M, 14C, 14B 18 - 感熱ヘッド 21 赤外線レーザー光源22 赤外線レーザー光源駆動部

19. 感熱ヘッド駆動部

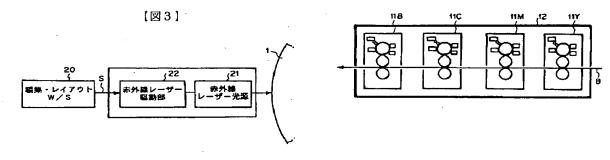
* S 画像信号

【図1】

【図2】



【図4】



[図5]

【図6】

